

# **АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **«Физические основы микро - и наноэлектронники»**

**11.03.03**

(код направления подготовки)

**4 семестр**

### **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Целями освоения дисциплины «Физические основы микро – и наноэлектронники» являются:

- формирование у студентов знаний о фундаментальных физических процессах, лежащих в основе функционирования полупроводниковых структур современной твердотельной микроэлектроники, физической природе эффектов и явлений вnanoструктурах и принципах наноэлектронники;
- приобретение студентами навыков расчёта параметров полупроводниковых материалов и элементов микросхем, анализа характеристик полупроводниковых приборов;
- формирование представлений о перспективных направлениях развития микро - и наноэлектронники.

### **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП**

Дисциплина «Физические основы микро - и наноэлектронники» относится к базовой части ОПОП ВО и изучается в 4-м семестре. Необходимые для освоения дисциплины знания, умения и готовности обучающегося приобретаются в результате изучения физики, математики, теоретических основ электротехники, физических основ материаловедения, введения в физику полупроводников. Освоение данной дисциплины необходимо для изучения курсов «Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных средств», «Компоненты электронных средств», «Физика радиационных воздействий и радиационная стойкость электронных средств», «Конструирование электронных средств».

### **3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ОПК-1:** способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; **ОПК-5:** способность использовать основные приёмы обработки и представления экспериментальных данных; **ОПК-6:** способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; **ПК-2:** готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчёты; **ПК-3:** готовность формировать презентации, научно-технические отчёты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях.

**ОПК-1:** знать физические процессы, протекающие в полупроводниковых структурах, используемых в приборах современной твердотельной микроэлектроники и являющиеся основой их принципа действия; физические основы и принципы наноэлектронники; уметь рассчитывать основные параметры, характеризующие физические процессы в полупроводниках и полупроводниковых устройствах; владеть навыками теоретического анализа физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых устройствах.

**ОПК-5:** уметь использовать основные приёмы обработки и представления экспериментальных данных об основных параметрах и характеристиках полупроводниковых устройств.

**ОПК-6:** уметь осуществлять поиск и использование источников информации для анализа электрофизических процессов в микроструктурах интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и структурах наноэлектроники.

**ПК-2:** уметь анализировать результаты экспериментов по исследованию основных параметров, характеризующих физические процессы в полупроводниках и полупроводниковых устройствах и составлять отчёты.

**ПК-3:** уметь формировать презентации по результатам исследований в области перспективных направлений развития микро - и наноэлектроники.

#### **4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Основы физики полупроводников; физические явления в контакте металла с полупроводником; физические явления в *p-n* переходе; физические принципы работы полупроводниковых диодов с электронно-дырочным переходом; физические процессы в интегральных биполярных транзисторах; физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник; полевые транзисторы; функциональная электроника; физические принципы наноэлектроники.

#### **5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – зачёт**

#### **6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 2**

Составитель: доцент кафедры БЭСТ Фролова Т.Н.

*Фролова*

Заведующий кафедрой БЭСТ Сушкова Л.Т.

Председатель

учебно-методической комиссии направления Сушкова Л.Т.

*Сушкова*

Декан факультета радиофизики,  
электроники и медицинской техники

*А.Г. Самойлов*

Печать факультета



Дата: